

産総研出願特許公開情報

出願内容は、産総研の特許検索システム(IDEA)からご覧になれます。

産総研が保有する技術、ノウハウの技術移転につきましては、知的財産部 技術移転室にご相談下さい。

産総研 イノベーション推進本部 知的財産部 技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159
mail. aist-tlo (@m.aist.go.jp を付けてください)

2011年 10月公開分(84件)

No.	公開番号	発明の名称	出願人
1	特開2011-193758	薬剤感受性試験用バイオチップ	国立大学法人 筑波大学 独立行政法人産業技術総合研究所
2	特開2011-193773	改変候補遺伝子の探索方法	独立行政法人産業技術総合研究所
3	特開2011-193868	立体配座相同性評価装置及び評価方法 並びに構造パターン解析装置及び解析方法	独立行政法人産業技術総合研究所
4	特開2011-194274	担持ナノクラスターに窒素分子活性を付与する方法、およびそれを利用した窒素分子からの含窒素化合物合成法	独立行政法人産業技術総合研究所
5	特開2011-194352	水分吸着剤、除湿用シート状物及び除湿用フィルター材	三菱製紙株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
6	特開2011-194937	壁面走行ロボット	東海旅客鉄道株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
7	特開2011-195353	リチウムマンガン複合酸化物及びその製造方法、並びにリチウム電池	学校法人東京理科大学 独立行政法人産業技術総合研究所
8	特開2011-195372	リチウムイオン伝導性酸化物の単結晶及びその製造方法、並びにそれを部材として使用した電気化学デバイス	独立行政法人産業技術総合研究所
9	特開2011-195373	リチウムイオン伝導性酸化物及びその製造方法、並びにそれを部材として使用した電気化学デバイス	独立行政法人産業技術総合研究所
10	特開2011-195394	大孔径ナノ空間を有する遷移金属酸化物の透明薄膜、その製造方法及び色素増感型デバイス電極	TOTO株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
11	特開2011-195412	金属を内包する窒化炭素とその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
12	特開2011-195420	金属酸化物微粒子の製造方法	日本タングステン株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
13	特開2011-195431	カーボンナノチューブのより簡便な分離回収方法	独立行政法人産業技術総合研究所
14	特開2011-195435	超電導膜の製造方法並びに該方法により得られる仮焼成膜及び本焼成膜	独立行政法人産業技術総合研究所
15	特開2011-195437	セラミックス多孔質断熱材及びその製造方法	美濃窯業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
16	特開2011-195446	同位体比率を制御した炭素材料及び識別マーク	東京瓦斯株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
17	特開2011-195560	生体リズムの制御剤	独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
18	特開2011-195745	色素及びそれを用いた色素増感太陽電池	独立行政法人産業技術総合研究所
19	特開2011-195871	膜厚組成計測装置付き混合薄膜形成装置	独立行政法人産業技術総合研究所
20	特開2011-196697	噴霧器およびプラズマ分析装置	株式会社エス・テイ・ジャパン 独立行政法人産業技術総合研究所
21	特開2011-196744	FBG振動検出システム、該システムを用いた装置及び振動検出方法	独立行政法人産業技術総合研究所
22	特開2011-196799	ゴム製品の検査方法及びゴム製品の検査装置	独立行政法人産業技術総合研究所
23	特開2011-196849	回転式分析チップおよびそれを用いた測定システム	ローム株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
24	特開2011-196902	粒子数濃度標準液の製造法	独立行政法人産業技術総合研究所
25	特開2011-198317	認証処理方法及び装置	独立行政法人産業技術総合研究所
26	特開2011-198330	3次元位置合わせにおける照合方法およびそのプログラム	独立行政法人産業技術総合研究所
27	特開2011-198521	酸化物超電導薄膜の製造方法	住友電気工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
28	特開2011-198972	電子素子及びその製造方法	国立大学法人 岡山大学 独立行政法人産業技術総合研究所
29	特開2011-199814	レベルコンバータ回路を備えたMOSTランジスタ回路	独立行政法人産業技術総合研究所
30	特開2011-199815	パストランジスタを用いた論理回路、セレクター回路、多入力カルックアップテーブル回路または多入力マルチプレクサー回路、および集積回路	独立行政法人産業技術総合研究所
31	特開2011-199982	冷却機構を有した回転機	独立行政法人産業技術総合研究所
32	特開2011-200125	改変された致死遺伝子及び該遺伝子を含むベクター	独立行政法人産業技術総合研究所
33	特開2011-200193	核酸増幅方法	独立行政法人産業技術総合研究所
34	特開2011-200748	アルコールの電気化学的酸化用触媒	独立行政法人産業技術総合研究所
35	特開2011-200774	抗菌作用を持つタングステン酸化物二次構造体	独立行政法人産業技術総合研究所
36	特開2011-200856	陽イオンの処理及び回収方法、これに用いられる材料及び処理装置	独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
37	特開2011-200991	脚式ロボットの歩行着地位置計画方法	トヨタ自動車株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
38	特開2011-201774	カーボンナノチューブ・バルク構造体の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
39	特開2011-201847	含酸素環状化合物及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
40	特開2011-201862	磁性ナノ粒子固定型オスmium(VI)酸塩	独立行政法人産業技術総合研究所
41	特開2011-202928	熱交換装置	アイシン精機株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
42	特開2011-202993	感応部に酸化セリウムを含むガスセンサの初期安定化状態の判定方法	独立行政法人産業技術総合研究所
43	特開2011-203005	検出センサ、物質検出システム	オリンパス株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
44	特開2011-203006	検出センサ	オリンパス株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
45	特開2011-203007	検出センサ、物質検出システム	オリンパス株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所 国立大学法人信州大学
46	特開2011-203008	検出センサ、物質検出方法	オリンパス株式会社 国立大学法人信州大学 独立行政法人産業技術総合研究所
47	特開2011-203539	波長変換システム及び波長変換方法	日本電気株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
48	特開2011-203572	4ポート光スイッチ	独立行政法人産業技術総合研究所
49	特開2011-204523	カーボン腐食耐性に優れた燃料電池カソード用電極触媒とその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
50	特開2011-204568	フラットチューブ型電気化学セル、電気化学モジュール及び電気化学反応システム	独立行政法人産業技術総合研究所
51	特開2011-204831	有機半導体材料	国立大学法人大阪大学 独立行政法人産業技術総合研究所
52	特開2011-204995	大気圧プラズマ成膜装置及び方法	三菱電機株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
53	特開2011-205861	圧電アクチュエータおよびその製造方法	ブラザー工業株式会社 国立大学法人富山大学 独立行政法人産業技術総合研究所
54	特開2011-205992	グルコース存在下で活性を増加する β -グルコシダーゼ	独立行政法人産業技術総合研究所
55	特開2011-206629	無欠陥化水素分離膜、無欠陥化水素分離膜の製造方法及び水素分離方法	JX日鉱日石エネルギー株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
56	特開2011-206645	噴板	ヤマホ工業株式会社 和歌山県 独立行政法人産業技術総合研究所
57	特開2011-207299	サイクロイダル・プロペラ	独立行政法人産業技術総合研究所
58	特開2011-207758	単層カーボンナノチューブ配向集合体、バルク状単層カーボンナノチューブ配向集合体、粉体状単層カーボンナノチューブ配向集合体	独立行政法人産業技術総合研究所
59	特開2011-208220	成膜装置	独立行政法人産業技術総合研究所
60	特開2011-208221	成膜装置	独立行政法人産業技術総合研究所
61	特開2011-210334	SRAM装置	独立行政法人産業技術総合研究所
62	特開2011-211668	高精度任意波形信号発生装置	独立行政法人産業技術総合研究所
63	特開2011-211834	カーボンナノチューブ、アルカリ金属塩および/またはアルカリ土類金属塩、イオン液体及びポリマーから構成される電極膜、固体電解質膜、アクチュエータ素子	独立行政法人産業技術総合研究所
64	特開2011-211993	微生物による γ -アミノ酪酸(GABA)の生産方法	独立行政法人産業技術総合研究所
65	特開2011-212041	フリッカー値測定装置及び測定方法	独立行政法人産業技術総合研究所
66	特開2011-212599	電池機能を有する熱交換器および該熱交換器を用いたメタン発酵処理システム	三井造船株式会社 国立大学法人帯広畜産大学 独立行政法人産業技術総合研究所
67	特開2011-213511	高強度複合ナノシート膜、それを用いた透明超撥水性膜及びその製造方法	株式会社カーメイト 独立行政法人産業技術総合研究所
68	特開2011-213637	インジウム化合物を用いた乳酸類の製造方法	株式会社日本触媒 独立行政法人産業技術総合研究所
69	特開2011-214090	ガスデポジション用ナノ粒子生成装置、及びガスデポジション装置	株式会社みくに工業 独立行政法人産業技術総合研究所
70	特開2011-214428	排ガス浄化フィルターおよび排ガス浄化装置	株式会社クボタ 独立行政法人産業技術総合研究所
71	特開2011-214837	液体クロマトグラフィー装置	独立行政法人産業技術総合研究所
72	特開2011-215027	焦電型赤外線センサアレイを用いた測位システム及び測位方法	独立行政法人産業技術総合研究所
73	特開2011-215112	多探針AFMナノプローバとそれを用いた測定方法	Wafer Integration株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
74	特開2011-215381	光路切替装置および光信号の光路切替方法	株式会社インターエナジー 株式会社トリマティス 大日精化工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
75	特開2011-216509	キャパシタ用電極及びキャパシタ	住友電気工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
76	特開2011-216510	キャパシタ用電極及びキャパシタ	住友電気工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
77	特開2011-216703	ウエハ積層方法	株式会社トプスシステムズ 独立行政法人産業技術総合研究所
78	特開2011-216787	タンデム型薄膜太陽電池	独立行政法人産業技術総合研究所
79	特開2011-217169	パケット交換システム	株式会社トプスシステムズ 独立行政法人産業技術総合研究所
80	特開2011-217364	ソースフォロア増幅器	独立行政法人産業技術総合研究所
81	特開2011-217365	ソースフォロア増幅器	独立行政法人産業技術総合研究所
82	特開2011-217497	半導体遮断器及び直流給電システム	株式会社NTTファシリティーズ 独立行政法人産業技術総合研究所
83	特開2011-217498	半導体遮断器及び直流給電システム	株式会社NTTファシリティーズ 独立行政法人産業技術総合研究所
84	WO2009/145006	超音波振動を利用したインプリント方法及び装置	独立行政法人産業技術総合研究所